# **ELECTROLESS METAL PLATING METHOD**

Publication number: JP3253575
Publication date: 1991-11-12

Inventor:

MATSULTOSHIKI: IMALTOMOYUKI; FUKUGAITO

MASAAKI; HORIISHI NANAO

Applicant:

TODA KOGYO CORP

Classification:

- International:

C23C18/30; C23C18/20; (IPC1-7); C23C18/30

- European:

Application number: JP19900052394 19900302 Priority number(s): JP19900052394 19900302

Report a data error here

# Abstract of JP3253575

PURPOSE:To obtain a uniform dense plating film having superior adhesion without using a noble metal catalyst by supporting colloidal particles of an autocatalytic metal on a body to be plated, reducing the supported particles and subjecting the body to electroless metal plating. CONSTITUTION:A body to be plated is dipped in a hydrosol of an autocatalytic metal such as Ni to support colloidal particles of the autocatalytic metal on the body. The supported particles are then reduced with a reducing agent such as sodium borohydride and the body to be plated is subjected to electroless plating with a metal such as Ni, Co or Cu. A rugged body having a hydrophilic surface, e.g. a molded body of water absorbing fibers, an etched inorg, material or an etched org, polymer is preferably used as the body to be plated.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

# @公開特許公報(A)

平3-253575

Mot. Cl. 5

識別記号

庁内整理器母

@公開 平成3年(1991)11月12日

C 23 C 18/30

6919-4K

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

無電解金属めつき方法 の発明の名称

> 聊 平2-52394 **翻**熔

爾 平2(1990)3月2日 (2) H

広島県広島市中区舟入南4丁目1番2号 戸田工業株式会 囡 樹 饱発 明 -37 松 井 社創造センター内

広島県広島市中区卅入南 4 丁目 1 番 2 号 戸田工業株式会 4 # भा 7 (D) 378 峢 7

社創造センター内

広島県広島市中区舟入南 4 丁目 1 番 2 号 戸田工業株式会 福垣内 正昭 创発 99 촵

社創造センター内

広島県広島市中区舟入南4丁目1番2号 戸田工業株式会 生 **@終** 88 £

社会制造センター内

広島県広島市西区横川新町7番1号 戸田工業株式会社 (1)(1) M A

> 1313 S.HI X 23.

1. 発明の名称

類質解金属めっき方法

2、特許請求の範囲

(1) 繰めっき物を自触媒性金盛ヒドログルに帰設 させることにより前記級めっき物に耐記自触媒性 金銭コロイド粒子を担請させ、次いで、旅程済金 展コロイド粒子を選元剤で選元処理した後、金属 めっきすることを特徴とする無環解金器めっき方 法。

3. 発明の詳細な説明

(凝薬上の利用分野)

本発明は、無難解血器のっき方法に関するもの であり、詳しくは、均一且つ提出であり、しかも 密帯性に優れている金額的っき放験をバラジウム 等の高値な資金属種間を用いることなく、経済的、 工業的に有利に形成することを可能とした無難解 金銭のっき方法に関するものである。

本発明に係る無難解金属めっき方法の主な用途 は、整线用材料、断熱材、電磁波シールド料、ブ リント基位、発熱体等である。

1世来の控訴)

挺や不能有などの繊維成形物、ガラス、セラミ ックス版が高分子材料は本楽絶縁体であるが、金 ※材料などに比べ軽量でかつ安値であることから、 これらに金屬めっきを施して各種金屬を付与する ことにより、磁気的性質及び導電性等の関系的性 質を持たせることが行われている。

金属めっき披腹は、優れた磁気的、凝気的特性 を有すると共に、長期に亘り安定であり、且つ。 歴形物等の接触により容易に放落しにくいことが 必要であり、その為には、均一旦つ損害であり、 しかも密答性に優れていることが強く婆求されて

また、金銭のっきの方法としては、経済的、工 愛的に有利な方法が強く要求されている。

従来、解理解全区のっき方法として最も代表的 な方法は、彼めっき物を提化第一額水溶液に透液 処理して綴ので値イオンを絞めっき物に吸着させ る、所謂。感受性化処理工程、カッき金屬の成長

核となり反応用開始触線として微くパラジウム等の路金級触線の微粒子を折出させる。所謂、活性化処理工程。活性化された触線の作用により。金級イオンがめっき液中の返元期により避元折出され金級めっき波膜が形成される、所謂、金級的っき工程の各工程を経由するものであり、この方法を基本として機への改良が行われており、例えば、米銀特許第2762253 号公報、米国特許第3011920 号公報及び特別紹51-63760号公報に記載の方法がある。

米固特許別2702253 号公帽に記載の方法は、被 のっき物を強敵性傷化類…錫線液に最適させる。 所護、感受性化処理をした後、水洗し、次いで、 微敵性場化パラジウム熔液に透波することにより、 捻めっき物表面にめっき金属の磁長核となり反応 開開始機線として微くパラジウム激粒子を折出さ せる、所謂、活性化処理を行った後、金属めっき する方法である。

米銀特許第3011920 号公報に記載の方法は、被 めっき物にめっき金銭の成長核となり反応開動権

ムを付与するねには、工程を数固度復しなければならず、あるいは、核めっき物から、触媒作用の妨けとなる別水酸化物等の不認的を除去する為。 被めっき物を強敵性パラジウムー器コロイド溶液 に透澈した後、更に、アルカリ溶液中で透滑処理する等、工程が複雑な方法であり、経済的、工業 的でない。

また、胸出特別昭61・63788号に記載の方径は、 均一直つ超型であり、しかも出著性に優れている 金銭めっる複額が得られるが、一方、バラジウム コロイド等高値な舞金属コロイドを使用する為、 経済的ではない。

上述した適り、約一旦の額里であり、しかも里 業性に優れている金額のつき被膜を蒸価な資金属 能媒を使用することなく、軽減的、工業的に有利 に形成することを可能とする無関解金属のつき方 法の請立は現在最も要求されているところである。 (課題を解決する為の手段)

本発明者は、均一日つ経密であり、しかも密等性に受れている金属のっき被談を高価な資金異性

課として他く感動性のバラジウムー掘コロイドを 付与し、次いで、金額のっきする方法である。

特開昭61-63780号公領に記載の方法は、吸水性 総姓成形的を、葬跡活性解により安定化されたパ ランウムヒドロゾルに設積処理して、パランウム コロイドを吸着させた後、乾燥または、水洗し、 次いで、金銭のっきする方法である。

## (発明が解決しようとする課題)

均一員つ報密であり、しかも密着性に優れている金額的っき被請を、経済的、工業的に有利に形成することを可能とした金屬的っき方法は、現在数も要求されているところであるが、開出公知の金属的っき方法は、未だ、これら審特性を満足するものではない。

即ち、前出米国特許到2702253 号公報及び米国 特許到3011920 号公報に記数の方法は、例れも金 級めっき被疑が不均一となりやすく、また、高値 な資金路パラジウムを種類として用いるものであ る。更に、後者に記数の方法は、金属めっきの選 元反応を生起させる為に必要且つ十分なパラジウ

級を使用することなく、また、経済的。工業的に 有利に形成することを可能とする無質解金額めっ を方法について緩々検討を集ねた精巣、本発明に 到達したのである。

部ち、本発明は、被めっき物を自触媒性金属と ドロゾルに没様させることにより前記被めっき物 に前記自触媒性金属コロイド粒子を担待させ、次 いで、該担持金属コロイド粒子を超元制で選元処 理した後、金属めっきすることからなる部電解金 級めっき方法である。

## (作用)

先ず、本発明において、最も重要な点は、核めっき物を自種媒性金属ヒドロゾルに浸漉させることにより削記補めっき物に新記自種媒性金属コロイド粒子を担待させ、次いで、移用持金属コロイド粒子を選先制で選充心理した後、無電解金属のっきした場合には、高級な黄金属触線を使用しなくても、均一はつ種田であり、しから密帯性に優れている金属のっき被膜を形成させることが可能となるという事業である。

本発明において、担持金属コロイド粒子を選元 制で選定処理するのは、退特金属コロイド粒子を 基板に強固に定着させ、且つ、抵持金属コロイド 粒子の活性度を高め、引き続いて行われる金属め っさを円滑且つ十分に生起させる為である。

本発明において、均一且つ緻密であり。しかも 密答性に優れている金額めっき被膜が形成される 理由について、本発明者は、予め、被めっき物変 徹に金額めっきを生起させる成長ほどなり、また 反応開開始除ばとしての作用を育する自難は性金 図コロイド粒子を均一に退持させ、次いで、組持 させた目離媒性金額コロイド粒子をより強節に定 巻させ且つ活性度を高める選託剤により処理を行った後、無な解金額めっきを施すことによるもの と考えている。

また、本発明においては、高価な数金属独議を 使用しないから経済的、工業的に有利である。

次に、本発明方住実施にあたっての錯条件について述べる。

本発明における被助っき物としては、低、不能

ることができ、昇面活性剤は、スチアリルトリメ ナルアンモエウムクロリド等の隔イオン性異面荷 性剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム等 の除イオン性雰囲活性剤、ポリエチレングリコー ルパ・ノエルフェエルエーテル等の非イオン性界 販法性剤を用いることができる。

自触媒性金属とドロブル中における水溶性高分子又は水溶性高分子と解散器性酮の適度は0.001~1.0xはの簡単がよい。

本発明における自独保性金属コロイドの担待達 復は、自殺保性金属コロイドを含むヒドロゾルの 温度、濃度、水溶性高分子の機関及び異面活性制 の機類、級めっき物の機類等により異なる為、自 的に応じて過当な条件を設定すればよい。

本発明における選元制としては、水器化かり案 ナミリコム、水器化かり案カリウムなどのアルカ リ金器水業化かり業態、ジメチルアミンボランな どのかり業系選元制の他、次亜リン酸ナトリウム などのリン系選元制、ビドラジンなどの水溶液が 類いられる、選元額の優は、106μmo1/を以上3 布等の総雑成形物。ガラス、セラミックス、新分子材料、金銭及び金銭酸化物等自放総性金銭コロイドが設着するものであればいかなるものでも対象とすることができる。殊に、製菌が観水性で関凸が大きなものがよく、吸水性繊維成形物やエッチング処理した無機材料及び有機高分子材料が好過である。

本発明における自随緩性金属とドロゾルは、ニッケルイオン、コバルトイオン、樹イオン等の自 触线性金属イオンを含む水溶液を水溶性高分子又 は塩水溶性高分子と陽イオン性界面活性制、除イ オン性界面活性剤、非イオン性界面活性剤のいず れか一種又は二種との存在下で水素化水ウ素ナト リウム、ヒドラシン等の選元剤で選元して得られ る自然媒性金属コロイドを含む溶液を使用するこ とができる。自勉媒性金属ヒドロゾル中における 自然線性金属器度は0.01~30 esoi/その範囲かよ い、

ここで水溶性高分子は、ポリビエルアルコール ト、ポリビエルピロリドン、ゼラチン等を使用す

\*01/足以下が実用上好ましい。

また、本発明における額電解めっき溶液として は、周知のエッケル、コバルト、調等のめっき溶 液のいずれをも使用することができる。

# (家练粉)

次に、実施例により本発明を説明する。

表面抵抗は、三菱油化総製表面抵抗計 (LOFESTA) を用いて概定した値で示したものである。

めっきの密着性は、めっき終了!時間後にスコッチメンディングテープ(住女スリーエム御製) そめっき物上に強く貼り付け、引きはがすことにより調べた。

## ig 11 : A

報額ニッケル750 μ × × 1 を含む水溶液1.5 ぬを 溶解し、次いで純水で270 がに粉釈した。この溶 窓を激しく機搾しながら、ステアリルトリメチル アンモニウムクロリド150 × g、ポリビニルアルコ ール50 × 5を含む水溶液10 × を加え、次いで、水蒸 化ポウステトリウム3×001 を含む水溶液20級を液下すると、溶液の色が色変し、p3 9.0の異色透明なニッケルヒドロゾル(金藻濃度は2.50×01/2に結当する、水溶性筋分子及び発菌症性解の過度はG.067×12に核当する。)を得た。

级料: B

総数期750 μα01 を含む水溶液1.5 越を溶解し、次いで純水で270 越に発釈した。この溶液を強しく観控しなから、ゼラチン150mg を含む水溶液19 越を加え、次いで水器化水の架ナトリウム3ma01 を含む水溶液20減を滴下すると溶液の色が急震し、p8 8.0の限色透明な網とドログル(金藻溶液は2.5ma1/をに核当する。水溶性高分子の循度は0.05 0mil に振当する。)を終た。

<新電解めっき後の顕観>

放料 I ~ T:

試料: (ニッケルめっき般の調製)

塩化ニッケル (6 水塩) 0.19×01、次至リン総 ナトリウム 0.3 ×01 をアンモニア2.0 ×01 を含む 水に溶解した後、塩敵を用いてp8 8.9に調整し。

金器のっき処理を行った後、水流、乾燥した。

得られたボリエステル不総布の製菌は、ニッケル会談めっきによる金属光沢を呈していた。ニッケル会議めっき被繋が形成されているボリエステル不総布の製鋼販抗値は0.70 ロ / □であり、また、メンディングテーブを強く貼り付けはがしたところニッケル金銭めっき被裂は剝燬しなかった。

## 32 M 91 2

現4.0 cm×機4.0 cmの減低(東洋競組40.2)を 試料日の網上ドログル100 ㎡に20℃の温度で5分 間受援した。

関コロイド粒子が維持されている上記接紙を別に用業した5.0 mmol/足の水雾化ホウ紫ナトリウム水溶板100 mmに20℃の温度で1分間浸漉して提持 関コロイド粒子を選売処理し、水流した。

得られた第コロイド粒子が退抗された鍵擬を試 得長の緊電解解的っき後280 世に20年の漫像で20 分間後悔し、調金額のっき処理を行った後、水流、 乾燥した、

移られた雑様の表面は、開金器のっきによる金

水を加えて全容を18にした。

比料: 1 (関めっき窓の開製)

ロッセル塩0.30mol、木酸化ナトリウム0.62mol、碳酸銅70mmol、炭酸ナトリウム0.14mol、ED T4 34mmol を観水に溶解して500 mdとし、さらに 37%ホルムアルデヒドを160 md加えて混合した。 <金銭めっき>

実施例 1~2:

#### 実施例:

一般4.0 co×機4.0 co×度み0.05coのポリエステル不機布を試料入のニッケルとドロゾル160 超に20ての温度で10分階後渡した。

ニッケルコロイド粒子が担持されている上記がリエステル不識布を別に用意した15 soci/2の水 製化ホウ素ナトリウム水溶液105 seci/2のでの温度 で1分間浸液して担待ニッケルコロイド粒子を選 元処理し、水洗した。

得られたニッケルコロイド粒子が担待されたボ リエステル不磁布を試料1の無電解ニッケルめっ を被200 \*\*に40℃の温度で20分間透液しニッケル

高光沢を呈していた。調金属めっき被膜が形成されている鍵板の表面模技値は0.10 ログ□であり。また。メンディングテーブを繋く貼り付けはがしたところ網金属めっき被膜は剝離しなかった。
(発明の効果)

本発明に係る無関解金属のっき方法は、均一旦 つ遺伝であり。しかも、密着性に優れている金属 めっき被膜を高級な賃金属触媒を用いることなく。 経済的、工業的に有利に形成することが可能であ \*

# **长腿**也有待

严田工業株式会社